

## 2014年10月24日（金）開催 ラボツアー（案）

<b>ラボツアー I（午前の部） 集合場所：R2 棟 1 階公開受付前</b>			
集合時間 11:00 ツアー時間 60-80 分程度	<b>知能化学工部門コース（定員 30 名）</b> 見学先：奥村・高村研，中本研，佐藤誠・長谷川研 見学内容：知能・情報・インターフェース	<b>精機デバイス部門コース（定員 30 名）</b> 見学先：新野・吉岡研，北條・松村研，進士研，精密工作技術センター 見学内容：マイクロ工学・超精密加工・メカトロニクス	<b>フォトニクス集積システム/ セキュアデバイス研究センターコース （定員 30 名）</b> 見学先：小山・宮本研，小池研，金研 見学内容：光デバイス・光通信・マイクロデバイス，安心・安全工学，MEMS，バイオデバイス

<b>ラボツアー II（午後の部） 集合場所：大学会館 2 階ロビー</b>			
集合時間 15:40 ツアー時間 60-80 分程度	<b>極微デバイス部門コース（定員 30 名）</b> 見学先：益・伊藤研，植之原研，中村・田原研 見学内容：電子・光・波動	<b>高機能化システム部門コース（定員 30 名）</b> 見学先：横田・吉田研，只野研，初澤・柳田研，半導体MEMSプロセス技術センター 見学内容：アクチュエータ・コントロール・バイオメカノシステム	<b>先端材料部門コース（定員 30 名）</b> 見学先：細田・稲邑研，堀江研，佐藤千研，里・曾根研 見学内容：設計・極限機能・評価

\* 自由見学に比べ、引率サポートにより、短時間で効率的に複数の研究室が見学できます。研究室の説明は、各研究室の教員が担当します。ツアー定員の都合上、事前登録をお願いします。